# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-215556

(43)Date of publication of application: 30.07.2003

(51)Int.CI.

602F 9/30 9/35

(21)Application number: 2002-017627

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

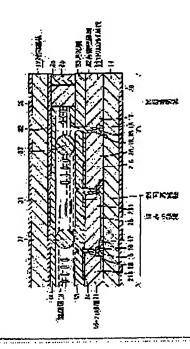
25.01.2002

(72)Inventor: KURAUCHI SHOICHI

## (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device improved in the display characteristic inexpensively. SOLUTION: A blue color layer 22 and a shading layer 23 are laminated in two layers on a frame area 20 outside a display area 19. A low resistance layer can be used for the shading layer 23, and also a high optical density layer can be used for the blue color layer 22. The shading layer 23 and the counter electrode 32 are electrically connected with each other via a transfer 36, and the shading layer 23 and the counter electrode 32 are brought into the same potential, and it is also possible to prevent instability of a driving voltage caused by the occurrence of coupling and leak current between signal lines, scanning lines, and driving circuit wiring. A liquid crystal layer 13 is driven in the normally black state in which the layer is black while no voltage is applied, to display a high quality picture with a very high contrast and without leak of light from the frame area 20.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

11.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(I9)日本国特許庁(JP)

# 四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-215556

(P2003-215556A)

<b>参考</b> )
90
91
9 2
9 4
質に註く

(21) 出願番号

特爾2002-17627(P2002-17627)

(22)出演日

平成14年1月25日(2002.1.25)

(71)出題人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 倉内 昭一

埼玉原保谷市縣區町一丁目9番地2 株式

会社策艺器谷工器内

(74)代理人 100062764

弁理士 楊惠 裏 (外1名)

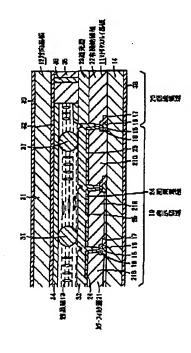
最終質に鈍く

## (54) 【発明の名称】 液晶表示素子

## (57)【聚約】

【課題】 安価に表示特性を向上させた液晶表示柔子を 提供する。

【解決手段】 表示領域19外の額極領域20に、音色の若色層22站よび避光度23を2層に積層する。 選光層23に抵抗値の低いものを用いることができるとともに、音色の若色層22には光学濃度の大きいものを用いることができる。 遮光層23および対向電極32をトランスファ36で電気的に接続することにより、透光層23および対向電極32が同電位となり、信号線間や走査線間および駆動回路配線間でのカップリングや電流のリークが起こり、駆動電圧が不安定になることも防止できる。液晶層13の駆動を電圧を印加していない状態で黒くなるノーマリブラック状態として、コントラストが非常に高く、額線領域20からの光漏れもなく、画質品位を高くして表示できる。



10

特開2003-215556

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一主面上に画素電極が形成されている表 示領域、および、この表示領域外に形成された駆動回 路、この駆動回路を張う柏緑層およびこの絶縁居上に形 成された遮光層を有する額縁領域を備えたマトリクスア レイ基板と、

このマトリクスアレイ基板に間隙を介して対向され一主 面上に対向電極を有する対向基板と、

前記マトリクスアレイ基板および対向基板の間隙に抉持 された液晶層と、

前記マトリクスアレイ基板の遮光層および対向基板の対 向電極を同電位にする導電部材とを具備したことを特徴 とする液晶表示索子。

【請求項2】 絶縁層は、有機絶縁層であることを特徴 とする請求項1記載の液晶表示案子。

【請求項3】 有機絶縁層は、厚みが1 μ 皿以上である ことを特徴とする請求項2記載の液晶表示架子。

【請求項4】 絶縁層は、カラーフィルタ層と同層に形 成されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示 金子.

【請求項5】 有機絶縁層は、比誘電率 ε が ε ≦ 6、体 積抵抗ρがρ210<sup>12</sup> Ω・cmであることを特徴とす る請求項2記載の液晶表示素子。

【論求項6】 額縁領域は、光澄過率が1%以下である ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示素子。

【請求項7】 遮光層は、体積抵抗がρが10<sup>1</sup> 2・ cm≥ρ≥10°Ω·cmであることを特徴とする請求 項1記載の液晶表示素子。

【請求項8】 表示モードが電圧無印加時に表示が黒と なるノーマリブラックモードであることを特徴とする語 30 求項1記載の液晶表示素子。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示領域外の額縁 領域に駆動回路を有する液晶表示素子に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の液晶表示素子としては、 たとえばカラーの単純マトリクス型の液晶表示装置が知

【0003】 この液晶表示装置は、X 基板と Y 基板と 40 度が低いことが要求される。 スペーサにより間隙を介して対向させ、これらX基板な よびY基板の間隙の周囲をたとえば熱または紫外線硬化 型のアクリル系またはエポキシ系の接着剤などで固定 し、この接着剤で囲われたX基板およびY基板間に液晶 を封入して抉持している。

【0004】また、X基板は、縦方向、すなわちX方向 に帯状にパターニングされた平行な複数のX電極および X電極の下部に三原色の着色層で形成されたカラーフィ ルタを有し、Y基板は、X電極に対向しX方向と直行す る横方向、すなわちY方向に帯状にバターニングされた 50 抗値の材料では遮光性が十分に得られない。また、高い

平行な複数のY電極を有している。

【0005】そして、液晶の表示方式としては、たとえ ばTN形、ST形、GH形あるいはECB形や強誘電性 液晶などが用いられている。

【0006】また、近年はアクティブマトリクス型の液 品表示装置も知られている。

【0007】との液晶表示装置は、マトリクスアレイ基 板と対向基板とをスペーサにより間隙を介して対向さ せ、マトリクスアレイ基板および対向基板の両側に個光 板を設けたものである。

【0008】そして、マトリクスアレイ芸板は、複数の 走査線および複数の信号線が直交して配設され、これら 走査線および信号線の交点にアモルファスシリコン(a -Si)を半導体層とした薄膜トランジスタが配設さ れ、この疎顕トランジスタに対応して画素電極がマトリ クス状に配設されている。

【0009】一方、対向基板上には、対向電極が積層し て形成されている。

【0010】また、マトリクスアレイ基板および対向基 20 板のいずれかにカラー表示用の三原色の赤色、緑色およ び青色の着色層のカラーフィルタ層が設けられている。 【0011】そして、薄膜トランジスタを動作させるこ とにより液晶を光シャッタとして用い、カラー画像を表 示している。

【0012】さらに、近年、光シャッタの応答速度、す なわち液晶の応答速度が速く、視野角が広いマルチドメ イン方式のVAN形の配向モードの液晶表示素子が知ら れている。

【0013】 との液晶表示素子はマトリクスアレイ芸板 の画素電極にスリットを形成し、1つの画素電極を複数 の画素電極部に分割して形成し、1つの画素電極で配向 分割させるものである。

【0014】また、との液晶表示モードは、通常、電圧 無印加時に黒表示となるノーマリブラックモードであ る。このノーマリブラックモードの液晶表示素子は画素 田板を有する表示領域では思表示時の光透過率が非常に 低くコントラスト比が高く優れた表示を得られる。この ため、表示領域外の信号線および走査線の配線や駆動回 路が形成された額禄領域でも光漏れが少なく、十分に輝

【0015】そして、一般的には、翻椽領域には光透過 率の低い金属膜や樹脂プラックマトリクスなどの遮光材 料が用いられ、十分に透過率の低い状態にしている。 [0016]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、額縁部 領域のアクティブマトリクスアレイ基板側に遮光層を設 ける場合、信号線および走査線の配線や駆動回路がお互 いの電圧の影響を受けないようにするため、樹脂などの 高い抵抗位の材料を用いる必要がある。しかし、高い抵

抵抗値の材料を用いた場合、信号線および走査線の配線 や駆動回路と、対向基板の対向電極間との電位差により 液晶が駆動され、額縁領域も本来はノーマリブラックで あるが叡禄領域の液晶も動作してしまいノーマリブラッ ク表示とはならず、額様領域から光掃れを起とすおそれ

【0017】そとで、劉禄領域を絶縁層および遮光層の 2層構造とすることも可能であるが、この場合にも、速 光層と対向電極との電位が異なると、信号線間や走査線 間および駆動回路配線間でのカップリングや電流のリー 10 形成する。 クが生じ駆動電圧が不安定になるおそれがある問題を有 している.

【0018】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの で、安価に表示特性を向上させた液晶表示案子を提供す ることを目的とする。

[0019]

[課題を解決するための手段] 本発明は、一主面上に画 素電極が形成されている表示領域、および、この表示領 域外に形成された駆動回路、この駆動回路を覆う絶縁圏 およびこの絶縁層上に形成された遮光層を有する額縁領 20 域を備えたマトリクスアレイ基板と、このマトリクスア レイ基板に間隙を介して対向され一主面上に対向電極を 有する対向基板と、前記マトリクスアレイ基板および対 向基仮の間隙に挟持された液晶層と、前記マトリクスア レイ基板の遮光層および対向基板の対向電極を同電位に する導電部材とを具偏したもので、駆動回路が形成され ている額銭領域に絶縁層および遮光層を形成することに より、絶縁層により絶縁を保持するとともに、遮光層に より高い遮光性を得ることができ、また、遮光層を対向 基板の対向電板と同電位にすることにより駆動電圧が不 30 および育色の君色層218の膜厚がそれぞれ1.5μmの 安定になることを防止するとともに、遮光層近傍の液晶 が駆動されることを防止でき、額縁領域の遮光性を高く して表示領域における光流れなどを防止する。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明の液晶表示素子の一 実施の形態を図面を参照して説明する。

【0021】図1に示すように、マトリクスアレイ基板 11に対向基板12を間隙を介して対向して配置し、とれら マトリクスアレイ基板11および対向基板12間の周囲を接 着剤で接着し、これらマトリクスアレイ基板11および対 40 まう問題がある。 向基板12間に液品組成物を封入して挟持し液晶層13を形・ 成する。

【0022】また、マトリクスアレイ基板11には、ガラ ス基板などの絶縁性を有する透明基板14上にスイッチン。 グ素子となる薄膜トランジスタ15を形成する。

【0023】との薄膜トランジスタ15を形成するに際し ては、透明基板14上に走査線となるゲート線16をモリブ デンあるいはモリブデン/アルミニウム/モリブデンの **積層膜で膜厚約0.3μmスパッタリングにより成膜** 

成する。そして、ゲート線16上に腹厚0. 15μmの二 酸化珪素あるいは窒化珪素の図示しないゲート絶縁膜層 を形成し、このゲート絶縁頭層上に同様に図示しないア モルファスシリコンあるいはポリシリコンの半導体層を 形成する。さらに、この半導体層上にそれぞれ原厚0. 3 μmの I TO (Indium Tin Oxide) の信号線17および ソース電極18を形成して表示領域19の煙膜トランジスタ 15を形成する。また、表示領域19外の額縁領域20には、 図示しない信号線および走査線の配線や駆動回路などを

【0024】次に、この薄膜トランジスタ15に対応し て、絶録層としても機能する赤色の着色層21Rを形成す る。この赤色の着色層21Rは、赤色の顔料を分散させた 感光性レジストCR-2000(富士ハントエレクトロ ニクステクノロジー株式会社製) をスピンナを用いて薄 **戻トランジスタ19が形成された透明基板14上の全面に塗** 布し、90℃で10分乾燥させた後、赤色の着色層218 を形成する部分のみに紫外線を照射し、透明基板14の外 周部の幅 1 0 μmでは紫外線が遮光されるようなフォト マスクを介し、露光量が200mJ/cm゚となるよう に露光する。そして、水酸化カリウム 1 w t %水溶液で 20秒間現像し、200℃で60分焼成して、赤色の巻 色暦21Rを形成する。

【0025】同様に、緑の着色材料としてCG-200 0 (富士ハントエレクトロニクステクノロジー株式会社 製)を用いて緑色の若色層210%よび青の若色材料とし てCB-2000(富士ハントエレクトロニクステクノ ロジー株式会社製)を用いて青色の着色層218を顔次形 成することにより、赤色の着色暦21尺 緑色の若色層215 三原色のカラーフィルタ暦21が形成される。

【0026】さらに、透明基板14の額條領域20上にも膜 厚1μπ以上の骨色のカラーレジストの有機絶縁層とし ての古色の若色層22を形成した。なお、この古色の若色 居22の電気特性は、比誘電率が4.5、体積抵抗が5× 10<sup>13</sup> Q·cmである。また、脊色の脊色層22は、脊 機絶級層であるので容易に原厚 1 μm以上の厚膜を得る ことができ、青色の岩色層22の膜厚については上限は特 にないが、あまり厚くすると全体の厚さが厚くなってし

【0027】さらに、感光性の黒色樹脂をスピンナで塗 布し、90℃で10分を採させた後、マトリクスアレイ 基板11の表示領域19の赤色の着色層218、緑色の着色層2 1Cおよび古色の着色層218間および餌移領域20で周辺の 幅3 mmに紫外線が照射されるようなフォトマスクを介 .して、露光量300mJ/cm゚で露光する。 そして、 рН=11.5のアルカリ性水溶液で現像し、200℃ で60分焼成するととにより、青色の着色層22の上部の 黒色樹脂の遮光層23をよび図示しないブラックマトリク し、フォトリソグラフィにより所定の形状にパターン形 50 スを形成する。なお、遮光暦23の電気特性は、体積抵抗

(4)

が5×10°Ω·cmである。

【0028】その後、これらカラーフィルタ暦21上に【 TOを膜厚約0. 1μmでスパッタリングし、フェトリ ソグラフィにより、海膜トランジスタ15に対応してマト リクス状に面景電極24を形成する。そして、この画素電 極24には画素電極24の短手方向の中心線を軸として線対 称となるように斜め方向に欠落部となる配向分割用のス リット25を形成して画素電極24を複数の画素電極部24a に分割するが、画案電極部24aが1つの画案電極24年に 電気的に同電位になるようにスリット25は完全に分離せ 10 ずブリッジ26を介して画素電極部242毎に電気的に接続 しておく。

【0029】一方、対向基板12は、同様にガラス基板な どの絶縁性を有する透光性基板31上に「TOの対向電極 32を形成する。

【0030】さらに、マトリクスアレイ基板11および対 向基板12に、それぞれ垂直配向膜材料を塗布してそれぞ れ配向膜33、34を形成する。そして、マトリクスアレイ 基板11および対向基板12のそれぞれの嫡面を治具で位置 合わせして対向させ、マトリクスアレイ基板以および対 20 していない状態で黒くなるノーマリブラック状態とし 向登板12の周囲に注入口を残してエポキシ系の熱硬化樹 脂の接着例XN-215 (三井東圧化学株式会社製)の シール剤35を用いて貼り合わせる。また、シール剤35内 にトランスファ36を設けて選光層23および対向電極32を 電気的に導通接続して遮光層23なよび対向電極32が同電 位になるようにする。続いて、マトリクスアレイ基板11 および対向基板12間に誘電率異方性が負の液晶組成物を 注入し、注入口を紫外線硬化樹脂で封止して液晶層13を 形成する。なお、マトリクスアレイ基板11および対向基 板12間は球状のスペーサ37を挿入して間隙を維持する。 【0031】そして、マトリクスアレイ基板11および対 向基板12の両面に、LLC2-9218S(株式会社サ ンリッツ製)の偏光板38、39を貼付し、液晶表示素子で ある液晶セルとする。

[0032]ととで、古色の着色層22と遮光層23の電気 特性と表示状態との関係について説明する。

[0033]まず、クロストーク率の許容範囲を1%以 下とすると、図3に示すように音色の着色層22の比談電 率をは6以下で、図4に示すように体積抵抗は1012 Q·cm以上であることが必要になる。

【0034】また、遮光層23についても同様で、クロス トーク率の許容範囲を1%以下とすると、図5に示すよ うに遮光層の体積抵抗が10°Ω・c 皿以上であること が必要になる。

【0035】さらに、遮光層23の体積抵抗と額縁領域20 の光学误度(OD)については、額縁領域20の光透過率 が1%以下、たとえば光学過度の許容範囲を3.5以上 とすると体積抵抗は10<sup>18</sup> Q·c皿以下であることが 必要となる。ただし、遮光層23自体の光学濃度によって 6体標抵抗の許容値は変わり、遮光暦23の光学浸度が低 50 積抵抗が8×10<sup>18</sup>Q·cmである。

ければ体積抵抗の上限が低くなり、超光層23自体の光学 温度が高ければ、体積低抗の上限が高くできる。すなわ ち、遮光層23の体積抵抗が10<sup>12</sup>Ω·cm以下である 条件は、進光層23の光学濃度が2.0の場合である。

[0038] とのような条件で設定することにより、信 号線間や走査線間および駆動回路配線間でのカップリン グや電流のリークを防止できるため、駆動電圧が不安定 になったり、液晶層13を駆動してクロストークやゴース トなどの表示不良が発生するを防止できる。

【0037】また、青色の着色層22および遮光層23を2 層に積層するととにより、避光層23に抵抗値の低いもの を用いることができるとともに、 資色の着色層22には光 学庭度の大きいものを用いることができる。そして、返 光層2348よび対向電極32をトランスファ36で電気的に接 続することにより、遮光層23および対向電極が同電位と なり、信号線面や走査線面および駆動回路配線間でのカ ップリングや電流のリークが起こり、駆動電圧が不安定 になることも防止できる。

[0038] したがって、液晶層13の駆動を電圧を印加 て、コントラストが非常に高く、額縁領域20からの光掃 れもなく、画質品位を高くして表示できる。

【0039】また、画索電極24は、図2に示す実施の形 態の形状に代えて、たとえば図7に示すように、スリッ ト25の形状を異ならせてもよい。この図5に示すスリッ ト25は、画家電極24の長手方向の中央に線分を形成し、 との線分の両端からそれぞれ角に向けて形成され、4つ の画素電極部248に分割したものである。このように、 スリット25の形状を異ならせて画素電極部24aの形状を 30 異ならせても同様の効果を得ることができる。

【0040】さらに、他の実施の形態を図8を参照して 説明する。

【0041】この図8に示す実施の形態の液晶表示素子 は、図1に示す実施の形態において、マトリクスアレイ 基板11に形成したカラーフィルタ層21を、対向基板12側 に形成したものである。

【0042】すなわち、この図8に示す実施の形態で は、対向基板12の透光性基板31上にカラーフィルタ層41 を形成したもので、とのカラーフィルタ暦41はマトリク 40 スアレイ基板11の画素電板24に対応してそれぞれ赤色の 岩色層41R、緑色の岩色暦41Gはよび青色の岩色層418を 形成したものである。

【0043】また、とれに伴ない図1に示すカラーフィ ルタ暦21の部分には、透明のネガ型感光性レジストをス ビンナで全面途布し、80°Cで10分乾燥した後、露光 量が200mJ/cm゚となるように露光し、水酸化力 リウム1wt%水溶液で20秒間現像し、200℃で6 0分娩成することにより、絶縁性の樹脂層42を形成す る。との樹脂層42の電気特性は、比誘電率が3.8、体

特際2003-215556

[0044]なお、この場合の遮光層23の体積抵抗は6 ×10'° Q·cmである。

[0045] この図8に示す実施の形態のように、対向 **蒸板12側にカラーフィルタ層を形成しても、図1に示す** 実施の形態と同様の作用、効果を得ることができる。

# [0046]

[発明の効果] 本発明によれば、駆動回路が形成されて いる額縁領域に絶縁層および遮光層を形成することによ り、絶縁層により絶縁を保持するとともに、遮光層によ り高い遮光性を得るととができ、また、遮光層を対向基 10 図である。 板の対向電極と同電位にすることにより駆動電圧が不安 定になることを防止するとともに、遮光層近傍の液晶が 駆動されるととを防止でき、額縁領域の遮光性を高くし て表示領域における光漏れなどを防止でき、表示特性が 向上する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示素子の一実施の形態を示す断 面図である。

【図2】同上面素電極を示す平面図である。

【図3】同上台色の着色層22の比認電率に対するクロス 20

トーク率の関係を示すグラフである。

\*【図4】阿上帝色の着色暦22の体積抵抗に対するクロス トーク傘の関係を示すグラフである。

【図5】同上遮光層23の体積抵抗に対するクロストーク 窓の関係を示すグラフである。

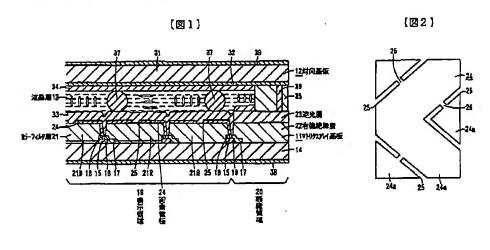
【図6】同上遮光層23の体積抵抗に対する光学寝度の関 係を示すグラフである。

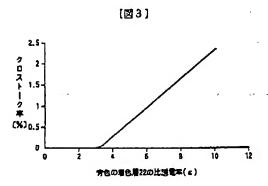
【図7】同上他の実施の形態の画素電極を示す平面図で ある.

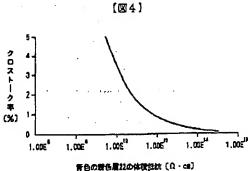
【図8】同上他の実施の形態の液晶表示素子を示す断面

#### 【符号の説明】

- 11 マトリクスアレイ基板
- 対向基板 12
- 13 液晶層
- 19 表示領域
- 額緣領域 20
- ひ カラーフィルタ層
- 有機絶縁層としての青色の着色層
- 23 遮光层
- 画素田極







物開2003-215556 (6) [図6] [图5] クロストーク平(%) 3.5 3.4 1.00E 1.00E 1.00E 1.00E 1.00E 1.00E 1.00E 1.00E 1.00E" 1.00E" 1.00E" 1.00E" 1.00E" 1.00E" 1.00E" 遊光度の23の体積抵抗〔□・四〕 避光層の23の体積性弦(Ω·□) 【图8】 【図7】 243 フロントページの続き ナマート (参考) ΓI (51) Int.Cl." G09F 9/3S G09F 9/35 Fターム(参考) 2H090 HA05 HB07X LA01 LA04

LA05 LA15 2H091 FA0ZY FA34Y FD04 GA07 GA11 LAO7 LAO8 LA16 2H092 CA3S CA43 J852 J853 J854 JB79 NA01 5C094 AA16 BA02 BA43 CA19 CA24 DA07 DA13 EA02 ED15 FB15

HAO8 JAOS JAO8 JA11